

期刊信息

篇名	Study of the pulsed laser vapor doping of the Si (100) with KrF excimer laser and BCl ₃ gas
语种	中文
撰写或编译	撰写
作者	Wei Lin Shi,Xiying Ma
第一作者单位	绍兴文理学院
刊物名称	Applied Surface Science
页面	Vol. 230, 44-49
出版日期	2004年 2月 日
文章标识(ISSN)	0169-4332
相关项目	CdS三维光子晶体的制备及其光子带隙的研究